

# 銻錫氧化物噴砂廢屑資源再生之研究

郭碧芳、李清華、蔡尚林

E-mail: 322028@mail.dyu.edu.tw

## 摘要

本研究係針對ITO(Indium Tin Oxide, 銻錫氧化物)噴砂廢屑中之銻金屬進行資源再生研究,本研究主要是以破碎、過篩、浸漬溶蝕、pH值調整、沉澱、離子交換、置換、電解等方法將ITO噴砂廢屑中之有價銻金屬予以資源回收。本研究結果顯示,研磨篩分所得小於50 mesh(0.297mm)之ITO噴砂廢屑,經以1N硫酸在固液比為5g/50ml,浸漬溫度70℃,浸漬溶蝕4小時之條件下,可將97.71%之銻予以浸漬溶蝕至最佳浸漬液中。此最佳浸漬液經以NaOH調整pH至2後,在電解操作條件為:電流密度250 A/m<sup>2</sup>,電解液250ml,雙氧水0.2ml,27℃,電解8小時下,可將最佳浸漬液中96.78%之銻予以電解回收,另電解所得銻金屬之純度接近100%。另ITO噴砂廢屑經一次浸漬所得之殘渣,經以1N硫酸在固液比為1g/50ml、浸漬溫度70℃,浸漬溶蝕4小時下,予以二次浸漬,可將其中殘留之銻100%予以浸漬溶出,此二次最佳浸漬液中所含之銻,經鋅片置換回收20小時後,可置換出其中86.78%之金屬銻。

關鍵詞:銻、錫、電解、回收、再生

## 目錄

|      |     |     |     |      |    |      |   |    |    |    |     |     |   |     |      |        |   |       |   |         |   |          |   |                   |   |                |   |                |   |           |   |           |   |              |   |          |   |           |   |           |    |            |    |            |    |             |    |                     |    |                       |    |            |    |            |    |                |    |                     |    |                    |    |                |    |            |    |             |    |               |    |              |    |              |    |             |    |                              |    |               |    |                        |    |                    |    |              |    |              |    |                  |    |                    |    |                       |    |                     |    |                     |    |                     |    |                    |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                  |    |                |    |                     |    |                           |    |           |     |        |     |        |     |      |     |                 |   |                 |    |                       |    |                             |    |                        |    |                |    |                 |    |                  |    |                  |    |               |    |                   |    |                    |    |                    |    |                   |    |                      |    |                  |    |                    |    |                       |    |                         |    |                         |    |                          |    |                         |    |                          |    |                         |    |                          |    |                           |    |                            |    |                     |    |                    |    |                              |    |                              |    |                        |    |                       |    |                               |    |                          |    |                         |    |                                |    |                               |    |                                |    |                                |    |                         |    |                        |    |                         |    |                        |    |                         |    |                        |    |                               |    |                          |    |               |  |
|------|-----|-----|-----|------|----|------|---|----|----|----|-----|-----|---|-----|------|--------|---|-------|---|---------|---|----------|---|-------------------|---|----------------|---|----------------|---|-----------|---|-----------|---|--------------|---|----------|---|-----------|---|-----------|----|------------|----|------------|----|-------------|----|---------------------|----|-----------------------|----|------------|----|------------|----|----------------|----|---------------------|----|--------------------|----|----------------|----|------------|----|-------------|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|------------------------------|----|---------------|----|------------------------|----|--------------------|----|--------------|----|--------------|----|------------------|----|--------------------|----|-----------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|--------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|------------------|----|----------------|----|---------------------|----|---------------------------|----|-----------|-----|--------|-----|--------|-----|------|-----|-----------------|---|-----------------|----|-----------------------|----|-----------------------------|----|------------------------|----|----------------|----|-----------------|----|------------------|----|------------------|----|---------------|----|-------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|-------------------|----|----------------------|----|------------------|----|--------------------|----|-----------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|----|---------------------------|----|----------------------------|----|---------------------|----|--------------------|----|------------------------------|----|------------------------------|----|------------------------|----|-----------------------|----|-------------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------------|----|-------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------|----|-------------------------|----|------------------------|----|-------------------------|----|------------------------|----|-------------------------|----|------------------------|----|-------------------------------|----|--------------------------|----|---------------|--|
| 封面內頁 | 簽名頁 | 授權書 | iii | 中文摘要 | iv | 英文摘要 | v | 誌謝 | vi | 目錄 | vii | 圖目錄 | x | 表目錄 | xiii | 第一章 緒論 | 1 | 1.1前言 | 2 | 1.2研究目的 | 3 | 第二章 文獻回顧 | 5 | 2.1 銻錫氧化物(ITO)之介紹 | 5 | 2.2 ITO相關回收及處理 | 6 | 2.3 銻及錫金屬介紹與特性 | 7 | 2.3.1 銻金屬 | 7 | 2.3.2 錫金屬 | 8 | 2.4 濕式冶煉法之介紹 | 8 | 2.4.1前處理 | 9 | 2.4.2溶蝕浸漬 | 9 | 2.4.3固液分離 | 10 | 2.4.4調整pH值 | 10 | 2.4.5純化與回收 | 11 | 第三章 研究方法及設備 | 16 | 3.1 ITO噴砂廢屑之收集與成分分析 | 16 | 3.1.1 ICP、AA有價金屬全含量分析 | 17 | 3.1.2 比重分析 | 19 | 3.1.3 水分分析 | 20 | 3.1.4 灰分、可燃分分析 | 20 | 3.2 ITO噴砂廢屑研磨、篩分之研究 | 21 | 3.3 ITO噴砂廢屑浸漬溶蝕之研究 | 21 | 3.4 浸漬液pH調整之研究 | 22 | 3.5純化回收之研究 | 23 | 3.5.1 沉澱之研究 | 23 | 3.5.2 離子交換之研究 | 23 | 3.5.3 置換法之研究 | 24 | 3.5.4 電解法之研究 | 24 | 3.6 產物之成分分析 | 25 | 3.7 訂定最佳ITO噴砂碎屑之整合性資源回收技術與流程 | 25 | 第四章 目前研究成果與討論 | 38 | 4.1 ITO噴砂廢屑之收集與成分分析之結果 | 38 | 4.1.1 銻、錫金屬全含量分析結果 | 38 | 4.1.2 比重分析結果 | 39 | 4.1.3 水分分析結果 | 39 | 4.1.4 灰分、可燃分分析結果 | 39 | 4.2 ITO噴砂廢屑研磨、篩分結果 | 40 | 4.3 ITO噴砂廢屑浸漬溶蝕之結果與討論 | 40 | 4.3.1不同浸漬劑於不同溫度下之選擇 | 41 | 4.3.2硫酸最佳浸漬條件之結果與討論 | 45 | 4.4最佳浸漬液pH值調整之結果與討論 | 46 | 4.5最佳浸漬液純化回收之結果與討論 | 47 | 4.5.1 沉澱回收銻之結果與討論 | 47 | 4.5.2 離子交換銻之結果與討論 | 50 | 4.5.3 置換回收銻之結果與討論 | 51 | 4.5.4 電解回收銻之結果與討論 | 55 | 4.6最佳浸漬殘渣之二次浸漬回收 | 59 | 4.6.1二次浸漬溶蝕之結果 | 59 | 4.6.2二次浸漬液經鋅置換回收之結果 | 61 | 4.7最佳ITO噴砂碎屑之整合性資源回收技術與流程 | 62 | 第五章 結論與建議 | 105 | 5.1 結論 | 105 | 5.2 建議 | 106 | 參考文獻 | 107 | 圖1-1 ITO濺鍍情形示意圖 | 4 | 圖3-1本研究規劃之研究流程圖 | 26 | 圖3-2本研究收集之ITO噴砂碎屑外觀情形 | 27 | 圖3-3本研究所使用之感應耦合電漿光譜分析儀(ICP) | 27 | 圖3-4本研究所使用之原子吸收光譜儀(AA) | 28 | 圖3-5本研究所使用之冷凝管 | 28 | 圖3-6本研究所使用之電子天平 | 29 | 圖3-7本研究所使用之威爾比重瓶 | 29 | 圖3-8本研究所使用之超音波震盪 | 30 | 圖3-9本研究所使用之烘箱 | 30 | 圖3-10本研究所使用之高溫灰化爐 | 31 | 圖3-11本研究所使用之超音波搖篩機 | 31 | 圖3-12本研究所使用之抽氣過濾幫浦 | 32 | 圖3-13本研究所使用之磁石攪拌器 | 32 | 圖3-14本研究所使用之pH Meter | 33 | 圖3-15本研究所使用之震盪裝置 | 33 | 圖3-16本研究所使用之離子交換設備 | 34 | 圖3-17本研究電解實驗所使用之電源供應器 | 34 | 圖4-1 ITO噴砂碎屑經破碎、過篩之外觀情形 | 64 | 圖4-2 室溫下不同硫酸濃度之銻、錫浸漬回收率 | 64 | 圖4-3 70℃下不同硫酸濃度之銻、錫浸漬回收率 | 65 | 圖4-4 室溫下不同硝酸濃度之銻、錫浸漬回收率 | 65 | 圖4-5 70℃下不同硝酸濃度之銻、錫浸漬回收率 | 66 | 圖4-6 室溫下不同鹽酸濃度之銻、錫浸漬回收率 | 66 | 圖4-7 70℃下不同鹽酸濃度之銻、錫浸漬回收率 | 67 | 圖4-8 室溫下不同氫氧化鈉濃度之銻、錫浸漬回收率 | 67 | 圖4-9 70℃下不同氫氧化鈉濃度之銻、錫浸漬回收率 | 68 | 圖4-10 不同固液比下之銻浸漬回收率 | 68 | 圖4-11 不同時間下之銻浸漬回收率 | 69 | 圖4-12 NaOH調整最佳浸漬液至不同pH值之沉澱情形 | 69 | 圖4-13 NaOH調整最佳浸漬液至不同pH值之銻沉澱率 | 70 | 圖4-14 不同硫化鈉添加量下之銻沉澱回收率 | 70 | 圖4-15 不同硫化鈉添加量下之銻沉澱情形 | 71 | 圖4-16 硫化鈉於10倍理論添加量之沉澱物EDS分析結果 | 72 | 圖4-17 不同三聚磷酸鈉添加量下之銻沉澱回收率 | 73 | 圖4-18 不同三聚磷酸鈉添加量下之銻沉澱情形 | 73 | 圖4-19 不同添加量下H型252RF離子樹脂之銻交換回收率 | 74 | 圖4-20 不同添加量下H型1500離子樹脂之銻交換回收率 | 74 | 圖4-21 不同添加量下CL型4200離子樹脂之銻交換回收率 | 75 | 圖4-22 不同添加量下IRA-402離子樹脂之銻交換回收率 | 75 | 圖4-23 不同鋁粉理論添加量下之銻置換回收率 | 76 | 圖4-24 不同鋁粉理論添加量下之銻置換情形 | 76 | 圖4-25 不同鐵粉理論添加量下之銻置換回收率 | 77 | 圖4-26 不同鐵粉理論添加量下之銻置換情形 | 77 | 圖4-27 不同鋅粉理論添加量下之銻置換回收率 | 78 | 圖4-28 不同鋅粉理論添加量下之銻置換情形 | 78 | 圖4-29 鋅粉於15倍理論添加量之置換產物EDS分析結果 | 79 | 圖4-30 不同電解時間下之銻、鋁、鐵電解回收率 | 80 | 圖4-31 電解8小時後之 |  |
|------|-----|-----|-----|------|----|------|---|----|----|----|-----|-----|---|-----|------|--------|---|-------|---|---------|---|----------|---|-------------------|---|----------------|---|----------------|---|-----------|---|-----------|---|--------------|---|----------|---|-----------|---|-----------|----|------------|----|------------|----|-------------|----|---------------------|----|-----------------------|----|------------|----|------------|----|----------------|----|---------------------|----|--------------------|----|----------------|----|------------|----|-------------|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|------------------------------|----|---------------|----|------------------------|----|--------------------|----|--------------|----|--------------|----|------------------|----|--------------------|----|-----------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|--------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|------------------|----|----------------|----|---------------------|----|---------------------------|----|-----------|-----|--------|-----|--------|-----|------|-----|-----------------|---|-----------------|----|-----------------------|----|-----------------------------|----|------------------------|----|----------------|----|-----------------|----|------------------|----|------------------|----|---------------|----|-------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|-------------------|----|----------------------|----|------------------|----|--------------------|----|-----------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|----|---------------------------|----|----------------------------|----|---------------------|----|--------------------|----|------------------------------|----|------------------------------|----|------------------------|----|-----------------------|----|-------------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------------|----|-------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------|----|-------------------------|----|------------------------|----|-------------------------|----|------------------------|----|-------------------------|----|------------------------|----|-------------------------------|----|--------------------------|----|---------------|--|

陰極板表面附著物外觀 80 圖4-32 電解8小時後陰極板產物之EDS分析結果 81 圖4-33 不同雙氧水添加量下之銻、鐵電解回收率 82 圖4-34 不同pH值下之銻電解回收率 82 圖4-35 不同電解時間下之銻電解回收率 83 圖4-36 最佳電解後之陰極不銹鋼片及從陰極板刮下後之銻金屬外觀 84 圖4-37 最佳電解操作條件下所得電解銻產物之EDS分析結果 85 圖4-38 不同硫酸濃度下一次浸漬殘渣之銻浸漬回收率 86 圖4-39 不同固液比下一次浸漬殘渣之銻浸漬回收率 86 圖4-40 不同鋅粉理論添加量下二次最佳浸漬液之銻置換回收率 87 圖4-41 不同時間下鋅片於二次最佳浸漬之銻置換回收率 87 圖4-42 最佳ITO噴砂廢屑資源再生回收流程與質量平衡圖 88 表2-1 銻金屬的各種化合物種類與特性 14 表2-2 錫金屬的各種化合物種類與特性 15 表3-1 本研究規劃之硫酸浸漬可能操作因子及條件 35 表3-2 本研究規劃之硝酸浸漬可能操作因子及條件 35 表3-3 本研究規劃之鹽酸浸漬可能操作因子及條件 35 表3-4 本研究規劃之氫氧化鈉浸漬可能操作因子及條件 36 表3-5 本研究規劃之沉澱純化回收可能操作因子及條件 36 表3-6 本研究規劃之離子交換純化回收可能操作因子及條件 36 表3-7 本研究規劃之置換純化回收可能操作因子及條件 37 表3-8 本研究規劃之電解純化回收可能操作因子及條件 37 表4-1 ITO噴砂廢屑金屬含量分析結果 89 表4-2 ITO噴砂廢屑比重分析之結果 89 表4-3 ITO噴砂廢屑水分分析之結果 90 表4-4 室溫下不同硫酸濃度之銻、錫浸漬回收率 90 表4-5 70 °C下不同硫酸濃度之銻、錫浸漬回收率 91 表4-6 室溫下不同硝酸濃度之銻、錫浸漬回收率 91 表4-7 70 °C下不同硝酸濃度之銻、錫浸漬回收率 92 表4-8 室溫下不同鹽酸濃度之銻、錫浸漬回收率 92 表4-9 70 °C下不同鹽酸濃度之銻、錫浸漬回收率 93 表4-10 室溫下不同氫氧化鈉濃度之銻、錫浸漬回收率 93 表4-11 70 °C下不同氫氧化鈉濃度之銻、錫浸漬回收率 94 表4-12 不同固液比下之銻浸漬回收率 94 表4-13 不同時間下之銻浸漬回收率 95 表4-14 NaOH調整最佳浸漬液至不同pH值之銻沉澱率 95 表4-15 不同硫化鈉添加量下之銻沉澱回收率 96 表4-16 不同三聚磷酸鈉添加量下之銻沉澱回收率 96 表4-17 不同添加量下H型252RF離子樹脂之銻交換回收率 97 表4-18 不同添加量下H型1500離子樹脂之銻交換回收率 97 表4-19 不同添加量下H型1500離子樹脂之銻交換回收率 98 表4-20 不同添加量下IRA-402離子樹脂之銻交換回收率 98 表4-21 不同鋁粉理論添加量下之銻置換回收率 99 表4-22 不同鐵粉理論添加量下之銻置換回收率 99 表4-23 不同鋅粉理論添加量下之銻置換回收率 100 表4-24 不同電解時間下之銻、鋁、鐵電解回收率 100 表4-25 不同電流密度下之銻電解回收率 101 表4-26 不同雙氧水添加量下之銻、鐵電解回收率 101 表4-27 不同pH值下之銻電解回收率 102 表4-28 不同電解時間下之銻電解回收率 102 表4-29 不同硫酸濃度下一次浸漬殘渣之銻浸漬回收率 103 表4-30 不同固液比下一次浸漬殘渣之銻浸漬回收率 103 表4-31 不同鋅粉理論添加量下二次最佳浸漬液之銻置換回收率 104 表4-32 不同時間下二次最佳浸漬液鋅片置換之銻回收率 104

## 參考文獻

1. 亞洲聯盟諮詢網, 2009年中國金屬銻行業市場調查與投資諮詢研究報告, 2008年。
2. 王樹楷, 銻冶金, 冶金工業出版社, 2006年。
3. 中國經濟網, [http://big5.ce.cn/gate/big5/finance.ce.cn/stock/gsgdbd/200906/04/t20090604\\_14641450.shtml](http://big5.ce.cn/gate/big5/finance.ce.cn/stock/gsgdbd/200906/04/t20090604_14641450.shtml)
4. 范姜建鋒, SPUTTERING TARGET, 竹科原廣科技股份有限公司, 民國96年7月。
5. 賴明雄, ITO濺鍍靶開發與應用, 粉末冶金會刊第30卷第2期, 2005年5月。
6. 日本專利, 平5-311422, “日立金屬公司ITO靶材製程”。
7. 日本專利, 平8-144256, “三菱材料公司ITO靶材製程”。
8. 韶關市華力實業有限公司網頁: <http://www.sghuali.com/sdp/46658/3/cp-14568.html>
9. 商品價格網: <http://price.mofcom.gov.cn/commprice/site/index.jsp>
10. 金屬價格網: <http://www.metalprices.com/FreeSite/index.asp>
11. G. Ruppkecht: Z. Phys, 139, 504 (1954).
12. H. J. J. van Boort and R. Groth: Philips Tech. Rev., 29, 17 (1968).
13. 中國報告大廳, 2009-2012年銻行業競爭格局與投資戰略研究諮詢報告, 2009年6月。
14. Liu, Jiaxiang, Gan, Yong, Zeng, Shengnan, “Indium tin oxide nanosized composite powder prepared using waste ITO target”, Rare Metals, v24, n3, September, 2005, p277-282.
15. Yu, Jae-Keun, Kang, Seong-Gu, Jung, Ki-Chang, Han, Joung-Su, Kim, Dong-Hee, “Fabrication of nano-sized ITO target by spray pyrolysis process”, Materials Transactions, v48, n2, February, 2007, p249-257.
16. Xu, Xiulian, Xu, Zhifeng, Zhou, Faying, “Recycle use of porous mixer extractant to extract indium”, Rare Metals, v22, n2, June, 2003, p91-94.
17. W. D. Sinclair, G. J. A. Kooiman, D. A. Martin, I. M. Kjarsgaard, “Geology, geochemistry and mineralogy of indium resources at Mount Pleasant, New Brunswick, Canada, Ore Geology Reviews”, Volume 28, Issue 1, January 2006, p123-145.
18. 廖鴻彥, 以濺鍍靶材電解置備氧化銻錫粉末之探討, 長庚大學碩士論文, 民國94年6月。
19. 李清華、楊崑龍, 中華民國發明專利第177064號 “廢液晶顯示器之資源處理裝置與方法”, 中華民國92年2月。
20. 李清華、彭御賢、蔡尚林、江康裕、申永輝、楊育豪, 中華民國發明專利第286953號 “從廢玻璃基板中回收銻錫氧化物鍍層之方法”, 中華民國96年9月。
21. 偕X英, 白?E, 以氧化?? v材?蠟丹^收提取金?p?坐u?楫漪脛s, 湖南有色金?p, 第25卷第5期, 2009年10月。
22. 銀冠國際股份有限公司: <http://www.s-925.com/page28.htm#ln>
23. 柯清水, 2000, 新世紀化化學大辭典, 正文書局
24. 維基百科: <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%A6>
25. 黃榮茂、王禹文、林聖富、楊德仁, 化工化學百科辭典, 曉園出版社, 1987年10月。
26. 中國有色金屬商務網: <http://www.metalsinfo.com/big5/knowledge/>
27. 葉敏行, 提煉冶金概論講義, 成功大學資源工程學系, 民國91年1月。
28. 湯麗雯, 廢IC中貴金屬資源回收之研究, 大葉大學碩士論文, 民國90年6月。
29. METHOD 3550B Acid Digestion of Sediments Sludges And Soils.
30. ROD'S pages: <http://www.rod.beavon.clara.net/incat7.htm>
31. 北京礦冶研究總會分析室, 礦石及有色金屬分析手冊, 冶金工會出版社, P168~170, 2001。
32. 陳明傑, 廢鋰電池資源再生之研究, 大葉大學碩士論文, 民國91年6月。
33. 洪崇欽, 砷化鎳廢棄物資源回收之研究, 大葉大學碩士論文, 民國92年6月。
34. 黎鼎鑫, 貴金屬提取與精鍊, 中南工業大學出版社, 2000。
35. 稀有金屬手冊編輯委員會, 稀有金屬手冊(下), 冶金工會出版社, P737~738, 1997。
36. 秦丘翰, 廢映像管螢光粉資源回收之研究, 大葉大學碩士論文, 民國96年6月。
37. 彭御賢, 廢液晶顯示器資源回收之研究, 大葉大學碩士論文, 民國94年6月。
38. 環境檢驗所:

<http://www.niea.gov.tw/> 39.曹簡禹、黃定加，物理化學實驗學，正中書局，民國76年6月。40.李洪桂，濕法冶金學，中南大學出版社，2002年4月。